# The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices ...

Tools: Add to Work File: Create new Work File

View

**Image** 

1 page

View: INPADOC | Jump to: Top

(2) 19 Variation Browscowers My Account | Products

Email this to a friend

& Title:

JP2000169109A2: REACTION FURNACE FOR GENERATING WATER

**P**Country:

JP Japan

PKind:

A2 Document Laid open to Public inspection i

PInventor:

OMI TADAHIRO:

IKEDA SHINICHI: KAWADA KOJI:

MORIMOTO AKIHIRO;

MINAMI YUKIO;

MANOHARU L SHURESTA;

TSUBOTA KENJI; MOTOIDEN AKIO: HIRAI NOBORU;

KOMEHANA KATSUNORI;

**8** Assignee:

**FUJIKIN INC** 

**OMI TADAHIRO** 

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

2000-06-20 / 1998-12-04

Application Number:

JP1998000345499

PIPC Code:

C01B 5/00; B01J 23/42; H01L 21/31; H01L 21/316;

Priority Number:

1998-12-04 JP1998000345499

& Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the safety of a reaction furnace for generating water and to reduce the dead space in the inside space of the reaction furnace main body to miniaturize the reaction furnace main body by completely preventing the generation of ignition of hydrogen or backfire in the inside of a reaction furnace main body for generating water.

SOLUTION: The reaction furnace for generating water is constituted by an inlet side furnace main body member 1 having a gas supply port 1a, an outlet side furnace main body member having a water gas take-out port 2a, an inlet side reflection body 5 arranged to face a gas supply port in the inside space of reaction furnace main body formed by combining and welding the inlet side furnace main body member with the outlet side furnace main body member to face each other, an outlet side reflection body 6 arranged to face the water gas take-out port 2a in the inside space and a platinum coating catalytic layer 8 formed on the inside wall surface of the outlet side furnace main body member. Water is generated by the reaction of hydrogen with oxygen under a non-combustion condition by allowing hydrogen and oxygen supplied to the inside space of the reaction furnace main body from the gas supply port to contact with the platinum coating catalytic layer 8b to activate the reaction.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

**₹INPADOC** Legal Status:

None

Get Now: Family Legal Status Report

Family:

Show 3 known family members

S'Other Abstract Info:

CHEMABS 133(02)019582C CHEMABS 133(02)019582C DERABS C2000-560445 DERABS C2000-560445











### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-169109 (P2000-169109A)

(43)公開日 平成12年6月20日(2000.6.20)

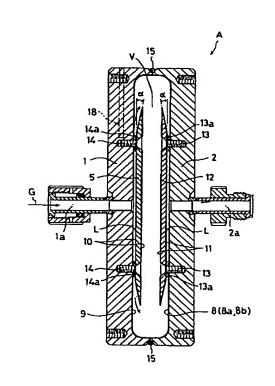
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C01B 5/00		C01B 5/	<b>/00</b>	D 4G069
B01J 23/42		B01J 23/	/42	M 5F045
H01L 21/31		H01L 21/	/31	E 5F058
21/31	6	21/	/316	S
		審査請求	未請求 請求項の数10	OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特顏平10-345499	(71)出願人 :	390033857	
			株式会社フジキン	
(22)出願日 平成10年12月4日(1998.12.4)		:	大阪府大阪市西区立党均	属2丁目3番2号
		(71)出願人 000205041		
			大見 忠弘	
			宮城県仙台市青葉区米ケ袋2-1-17-	
			301	
		(72)発明者	大見 忠弘	
		宮城県仙台市育業		ケ袋2丁目1番17-
		3	301号	
		(74)代理人	100082474	
			弁理士 杉本 丈夫	

### 最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 水分発生用反応炉

## (57)【要約】

【課題】 水分発生用反応炉本体の内部に於ける水素ガ スへの着火や逆火の発生及び白金コーティング触媒層の 剥離をより完全に防止して、水分発生用反応炉の安全性 を一層高めると共に、反応炉本体の内部空間のデッドス ベースを少なくして反応炉本体の一層の小形化を図る。 【解決手段】 ガス供給口を有する入口側炉本体部材 と、水分ガス取出口を有する出口側炉本体部材と、前記 入口側炉本体部材と出口側炉本体部材とを対向状に組合 せ溶接して形成した反応炉本体の内部空間内にガス供給 口と対向状に配設した入口側反射体と、前記内部空間内 に水分ガス取出口と対向状に配設した出口側反射体と、 前記出口側炉本体部材の内壁面に形成した白金コーティ ング触媒層とから形成され、ガス供給口から反応炉本体 の内部空間内へ供給した水素と酸素を前記前記白金コー ティング皮膜に接触させてその反応性を活性化させると とにより、水素と酸素を非燃焼の状態下で反応させて水 を発生させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガス供給口を有する入口側炉本体部材と、水分ガス取出口を有する出口側炉本体部材と、前記入口側炉本体部材と出口側炉本体部材とを対向状に組合せ溶接して形成した反応炉本体の内部空間内にガス供給口と対向状に配設した入口側反射体と、前記内部空間内に水分ガス取出口と対向状に配設した出口側反射体と、前記出口側炉本体部材の内壁面に形成した白金コーティング触媒層とから形成され、ガス供給口から反応炉本体の内部空間内へ供給した水素と酸素を前記白金コーティング皮膜に接触させてその反応性を活性化させることにより、水素と酸素を非燃焼の状態下で反応させて水を発生させる構成としたことを特徴とする水分発生用反応炉。

【請求項2】 入口側炉本体部材及び出口側炉本体部材の内壁面に底面が平面状の窪部を形成すると共に、前記入口側反射体及び出口側反射体の外周端縁部の炉本体部材の底面と対向する側にテーパー部を形成し、入口側反射体及び出口側反射体を入口側炉本体部材及び出口側炉本体部材へ夫々の底面と隙間を保持した状態で固定する 20ようにした請求項1に記載の水分発生用反応炉。

【請求項3】 前記入口側炉本体部材と入口側反射体と 出口側反射体とを非触媒性の材質から形成するようにし た請求項1又は請求項2に記載の水分発生用反応炉。

【請求項4】 反応炉本体の内部空間内の白金コーティング触媒層を設けた部分を除くその他の部分に、非触媒性のバリヤー皮膜を形成するようにした請求項1、請求項2又は請求項3に記載の水分発生用反応炉。

【請求項5】 バリヤー皮膜をTiN、TiC、TiC N、TiAIN、Al、O,、Cr、O,、SiO、、 CrNの中の何れかから成るバリヤー皮膜とした請求項 4に記載の水分発生用反応炉。

【請求項6】 ガス供給口を有する入口側炉本体部材と、水分ガス取出口を有する出口側炉本体部材と、前記入口側炉本体部材と出口側炉本体部材とを対向状に組合せ溶接して形成した反応炉本体の内部空間内にガス供給口と対向状に配設した反射体と、前記出口側炉本体部材の内壁面に形成した白金コーティング触媒層とから形成され、ガス供給口から反応炉本体の内部空間内へ供給した水素と酸素を前記白金コーティング皮膜に接触させて 40 その反応性を活性化させることにより、水素と酸素を非燃焼の状態下で反応させて水を発生させる構成としたことを特徴とする水分発生用反応炉。

【請求項7】 入口側炉本体部材及び出口側炉本体部材の内壁面に底面が平面状の窪部を形成し、また、前記反射体の外径を窪部の内径より僅かに小さくすると共に、反射体の外周端縁部の出口側炉本体部材の底面と対向する側にテーバー部を形成し、更に、反射体を出口側炉本体部材へその底面と隙間を保持した状態で固定するようにした請求項6に記載の水分発生用反応炉。

【請求項8】 前記入口側炉本体部材と反射体とを非触媒性の材質から形成するようにした請求項6又は請求項7に記載の水分発生用反応炉。

【請求項9】 反応炉本体の内部空間内の白金コーティング触媒層を設けた部分を除くその他の部分に、非触媒性のバリヤー皮膜を形成するようにした請求項6、請求項7又は請求項8に記載の水分発生用反応炉。

【請求項10】 バリヤー皮膜をTiN、TiC、Ti CN、TiAlN、Al,O,、Cr,O,、Si O,、CrNの中の何れかから成るバリヤー皮膜薄膜と した請求項8又は請求項9に記載の水分発生用反応炉。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主として半導体製造装置に於いて利用される水分発生用反応炉の改良に係り、水素への着火や逆火、白金コーティング触媒層の剥離等の発生を完全に防止して、安全性を大幅に高めた水分発生用反応炉に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体製造に於けるシリコンへの酸化膜付けには、少なくとも1000SCCM(標準状態において1000cc/min)の流量の高純度水分を必要とする。これ等の用途に供するため、本願発明者等は先きに図5に示す様な構成の水分発生用反応炉を開発し、特願平9-109989号としてこれを公開している。即ち、図5に於いてAは反応炉本体、1は入口側炉本体部材、2aは水分ガス取出口、3は入口側内部空間、4は出口側内部空間、5は入口側反射体、12は出口側反射体、7は金属フィルター、8は白金コーティング触媒層であり、また、前記白金コーティング触媒層8は、図6に示すように、出口側炉本体部材2の内表面にTiN等のバリヤー皮膜8aを設け、その上に、更に白金コーティング皮膜8bを積層固着することにより形成されている。

【0003】水分の発生に際しては、ガス供給口1aから予かじめ所定の混合率で混合されたH,とO,の混合ガスGを反応炉本体A内へ供給する。反応炉本体Aの入口側内部空間3内へ供給された混合ガスGは、入口側反射体5及び金属フィルター7によって拡散され、出口側内部空間4内へ流入して白金コーティング皮膜8bと接触することにより、O,及びH,の反応性が活性化される。

【0004】白金コーティング皮膜8bとの接触により活性化されたH、とO、とは、約400℃~500℃前後の高温下で反応をし、水分ガス(水蒸気)に転換される。また、発生した水分ガス(水蒸気)は、出口側反射体12と出口側炉本体部材2の内壁面との間隙しを通って、水分ガス取出口2aから半導体製造用のプロセスチャンバー(図示省略)等へ供給されて行く。尚、高温下50でO、とH、とを反応させる水分反応炉本体Aは、その

2 .

内部空間3·4内の温度をH、又はH、含有ガスの発火 温度以下の温度に保持することにより、H、と〇、の爆 発的な燃焼反応を防止つつ適宜の速度で両者を反応さ せ、所要流量の水分ガスを発生する。

【0005】上記図5の反応炉本体Aは、所望流量の高 純度水分を極く小形の反応炉本体でもって連続的に、し かも高反応率の下で簡便に発生させることができ、優れ た実用的効用を奏するものである。しかし、図5のよう な構成の水分発生炉にも未だ解決すべき多くの問題が残 されており、その中でも特に解決を急ぐ問題は、H、へ 10 の着火やガス供給口 1 a からの逆火をより完全に防止す ると共に、局部的な温度の上昇による白金コーティング 触媒層8の部分的な剥離・脱落を皆無にすると云う点で ある。

【0006】上述したように、水分発生用反応炉本体A の内部空間内の温度は、H、又はH、含有ガスの最低限 界着火温度(約560℃、H, とO, の混合率に応じて 限界着火温度は約560℃より上昇する)よりも相当に 低い約450℃~500℃の温度に保持されており、H 、とO、の爆発的な燃焼反応は抑制されるようになって いる。しかし、水分発生用反応炉Aの内部空間3・4側 の温度を常に完全に前記限界着火温度以下の値に保持す ることは、現実にはなかなか困難なことであり、入口側 炉本体部材1や出口側炉本体部材2等の内壁面の温度 が、何等かの原因で局部的に限界着火温度以上に上昇す ることがある。

【0007】尚、万一、前記入口側炉本体部材1や出口 側炉本体部材2の内壁面温度が局部的に限界着火温度以 上に上昇したとしても、常にO」とH,との爆発的な燃 焼反応が起って逆火を生ずるとは限らず、一般的には着 30 火や逆火を生じないケースが多いが、混合ガスG内のH , 濃度が特に高い場合には、稀にH, への着火或いは逆 火を生ずることがある。

【0008】前記H、への着火や逆火を生ずる原因、即 ち両炉本体部材1・2や金属フィルター7等の局部的で 且つ急激な温度上昇を生ずる原因は、不明であって未だ 十分にその原因は特定されていない。しかし、本願発明 者等はこれまでの水分発生用反応炉の製造並びに使用の 経験からして、反応炉本体Aを構成する入口側炉本体部 材1の内壁面(ガス供給口1a側の炉本体部材の内壁 面)や入口側反射体5、出口側反射体12、金属フィル ター7等の外表面の金属触媒作用により、混合ガスG内 のH、と〇、が活性化され、前記内壁面等に局部的で且 つ急激な温度上昇を生じたことが、H、への着火の第1 原因であると想定している。

【0009】即ち、入口側炉本体部材1や両反射体5・ 12、金属フィルター7等は全てステンレス鋼(SUS 316L) により形成されている。そして、これ等各部 材の外表面は、通常自然に形成された各種金属の酸化物

ステンレス鋼外表面が本来保持している所謂触媒活性 は、抑制されている。ところが、約450℃~500℃ 程度の髙温下でH,濃度の髙い混合ガスG中に、前記酸 化物皮膜や不働態皮膜が長時間晒されると、酸化物皮膜 等がステンレス鋼表面から剥離脱落あるいは還元されて 金属外表面が局部的に露出される。その結果、ステンレ ス鋼外表面の金属触媒活性が発揮され、〇、とH、との 反応が局部的に急速且つ高密度で進行し、これによって 反応炉本体Aの内部空間3・4内の白金コーティング触 媒層8を設けた部分以外の局部の表面温度が、H, (又 はH、含有ガス)の着火限界温度以上に上昇したものと 想定される。

【0010】一方、一般的に出口側反応炉本体2の白金 コーティング触媒層8を設けた内壁面の温度は、本体2 の中心部ほど髙温になり易く、特に、N、希釈等により 混合ガスGの流速及び流量を増して使用する場合には、 出口側反射体12の外周から中心寄りの部分の温度が一 層上昇することが判っている。 従って、もしも着火又は 逆火を生ずる原因が白金コーティング触媒層8を設けた 出口側炉本体部材2の内壁面側にあるとすれば、それ は、出口側反射体12の外周縁部と対向する白金コーテ ィング触媒層8の部分に於いて、隙間し内への混合ガス Gの流入量が急増することによりH、とO、との反応が より活発となり、これによって内壁面の温度が局部的に 急上昇して限界着火温度に達し、H、への着火や或いは 白金コーティング触媒層8の部分的な剥離を生じたもの と想定される。

【0011】尚、前記反応炉本体Aの内部空間3・4内 の局部的な温度上昇を防止するためには、反応炉本体A 自体を大形化してその熱容量を増大させると共に、放熱 又は冷却装置を設けて反応炉本体Aの冷却性能の強化を 図るのが通常の方策である。しかし、半導体製造装置は 一般にクリーンルーム内に設置されるものであり、その 設置スペースを大きく取ることは困難である。そのた め、半導体製造装置に付随する水分発生用反応炉もその 小型化に対する要求が特に厳しく、反応炉本体Aの大型 化や冷却装置の増強を以って、上述の如き水分発生用反 応炉の内部に於ける局部的な温度上昇や温度上昇による 白金コーティング触媒層8の剥離を防止しようとする方 40 策は、現実的に採用が不可能な状態にある。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従前の水分 発生用反応炉に於ける上述のような問題、即ち反応炉本 体Aを構成する入口側及び出口側炉本体部材 1 · 2の内 部空間内の温度をH、又はH、含有ガスの限界着火温度 よりも相当に低い温度に保持していても、H、濃度の高 い混合ガスを使用している場合には、水分の発生中にH 、への着火又は逆火や白金コーティング触媒層8の部分 的な剥離を生ずることがあると云う問題を解決せんとす 皮膜や不働態皮膜によって覆われており、これによって 50 るものであり、反応炉本体Aを大形化してその熱容量の (4)

6

増大を図ったり、或いは反応炉本体Aの冷却装置を大形化してその冷能力を大幅に高めるような方策によらず、極く小形の水分発生用反応炉でもって反応炉内の構造を改変することにより、水分発生用反応炉の運転中に於けるH,への着火や逆火、白金コーティング触媒層8の剥離の発生を完全に防止できるようにした、水分発生用反応炉を提供するものである。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】本願発明者等は、従前の水分発生用反応炉に於ける日、への着火や逆火の発生原 10 因を究明する過程を通して、前記着火や逆火を生ずる原因が「反応炉本体の内部空間側の金属外表面に形成されていた酸化物皮膜等の剥離脱落により、金属表面の触媒活性によって〇、と日、の反応が局部的に急激にしかも高密度で進行し、金属表面の温度が部分的に日、含有ガスの限界着火温度以上に上昇したことによるか、又は出口側反射体12の外周縁部近傍と対向する位置の白金コーティング触媒層8の温度が、局部的に限界着火温度以上に上昇したことによる。」ことを、知得した。 20

【0014】本発明は、本願発明者等の上記知得に基づいて創作されたものであり、請求項1に記載の発明は、ガス供給口を有する入口側炉本体部材と、水分ガス取出口を有する出口側炉本体部材とを対向状に組合せ溶接して形成した反応炉本体の内部空間内にガス供給口と対向状に配設した入口側反射体と、前記内部空間内に水分ガス取出口と対向状に配設した出口側反射体と、前記出口側炉本体部材の内壁面に形成した白金コーティング触媒層とから形成され、ガス供給口から反応炉本体の内部空間内へ供給した水素と酸素を前記白金コーティング皮膜に接触させてその反応性を活性化させることにより、水素と酸素を非燃焼の状態下で反応させて水を発生させる構成としたことを発明の基本構成とするものである。

【0015】請求項2に記載の発明は、請求項1の発明に於いて、入口側炉本体部材及び出口側炉本体部材の内壁面に底面が平面状の窪部を形成すると共に、前記入口側反射体及び出口側反射体の外周端縁部の炉本体部材の底面と対向する側にテーパー部を形成し、入口側反射体及び出口側反射体を入口側炉本体部材及び出口側炉本体部材へ夫々の底面と隙間を保持した状態で固定するようにしたものである。

【0016】請求項3に記載の発明は、請求項1又は請求項2の発明に於いて、前記入口側炉本体部材と入口側反射体と出口側反射体とを非触媒性の材質から形成するようにしたものである。

【0017】請求項4に記載の発明は、請求項1、請求項2又は請求項3の発明に於いて、前記反応炉本体の内部空間内の白金コーティング触媒層を設けた部分を除くその他の部分に、非触媒性のバリヤー皮膜を形成するようにしたものである。

【0018】請求項5 に記載の発明は、請求項4 の発明 に於いて、バリヤー皮膜をTiN、TiC、TiCN、 TiAlN、Al, O, 、Cr, O, 、SiO, 、Cr Nの中の何れかから成るバリヤー皮膜としたものであ る。

【0019】請求項6の発明は、ガス供給口を有する入 口側炉本体部材と、水分ガス取出口を有する出口側炉本 体部材と、前記入口側炉本体部材と出口側炉本体部材と を対向状に組合せ溶接して形成した反応炉本体の内部空 間内にガス供給口と対向状に配設した反射体と、前記出 口側炉本体部材の内壁面に形成した白金コーティング触 媒層とから形成され、ガス供給口から反応炉本体の内部 空間内へ供給した水素と酸素を前記白金コーティング皮 膜に接触させてその反応性を活性化させることにより、 水素と酸素を非燃焼の状態下で反応させて水を発生させ る構成としたことを発明の基本構成とするものである。 【0020】請求項7の発明は、請求項6の発明に於い て、入口側炉本体部材及び出口側炉本体部材の内壁面に 底面が平面状の窪部を形成し、また、前記反射体の外径 20 を窪部の内径より僅かに小さくすると共に、外周端縁部 の出口側炉本体部材の底面と対向する側にテーパー部を 形成し、更に、反射体を出口側炉本体部材へその底面と 隙間を保持した状態で固定するようにしたものである。 【0021】請求項8の発明は、請求項6又は請求項7 の発明に於いて、前記入口側炉本体部材と反射体とを非 触媒性の材質から形成するようにしたものである。

【0022】請求項9の発明は、請求項6、請求項7、 又は請求項8の発明に於いて、反応炉本体の内部空間内 の白金コーティング触媒層を設けた部分を除くその他の 30 部分に、非触媒性のバリヤー皮膜を形成するようにした ものである。

【0023】請求項10の発明は、請求項8又は請求項9の発明に於いて、バリヤー皮膜をTiN、TiC、TiCN、TiAIN、AI、O、Cr、O、SiO、CrNの中の何れかから成るバリヤー皮膜としたものである。

#### [0024]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図1は本発明の第1実施形態に係る水分発生用反応炉の断面図である。図1に於いてAは反応炉本体、Vは内部空間、Lは隙間、Tは人口側炉本体部材、1aはガス供給口、2は出口側炉本体部材、2aは水分ガス取出口、5は人口側反射体、12は出口側反射体、8は白金コーティング触媒層、8aはバリヤー皮膜、8bは白金コーティング皮膜、9・10・11はバリヤー皮膜である。尚、図では省略されているが、固定ボルト13・14及びスペーサー13a・14aの外表面にもバリヤー皮膜が形成されている。

【0025】本発明に係る水分発生用反応炉本体Aはス 50 テンレス鋼(SUS316L)製の入口側炉本体部材1

と出口側炉本体部材2とを気密状に連結することによ り、円形の中空デスク状に形成されている。前記入口側 炉本体部材 1 には、その内部に底面が平面状の窪部が設 けられており、ガス供給口1aが窪部内へ連通されてい る。また、出口側炉本体部材2には、内部に底面が平面 状の窪部が設けられており、水分ガス取出口2aが窪部 内へ連通されている。更に、両本体部材1・2の内側外 周端面にはフランジ体が夫々形成されており、両フラン ジ体を気密状に溶接15することにより、水分発生用反 応炉本体Aが構成されている。尚、本実施形態では、両 10 炉本体部材1・2の窪部の底面を平面状としているが、 これを球面状の底面としてもよいことは勿論である。

【0026】前記入口側反射体5は円形の盤状体であ り、その中心点を入口側炉本体部材1のガス供給口1a と対向するように位置せしめ、炉本体部材1の底面との 間に隙間しをおいて固定用ボルト14により炉本体部材 1へ固定されている。尚、当該入口側反射体5はステン レス鋼(SUS316L)製であり、その直径は窪部の 内径よりもやや小径に設定されている。同様に、前記出 口側反射体12は、入口側反射体5とほぼ同形状に形成 20 されており、その中心点を出口側炉本体部材2の水分ガ ス取出口2aと対向するように位置せしめ炉本体部材2 との間に隙間しをおいて固定用ボルト13により炉本体 部材2へ固定されている。

【0027】尚、入口側反射体5及び出口側反射体12 の各炉本体部材1・2と対向する側の外周縁部は、図1 に示すように適宜の傾斜角αのテーパー面に仕上げられ ている。入口側反射体5にあっては、当該傾斜角αを設 けることにより、ガス供給口laより流入した混合ガス Gが円滑に内部空間V内へ拡散された状態で放出される からであり、また出口側反射体12にあっては、反射体 12と白金コーティング触媒層8との距離が一定である 場合には、反射体の外周端と対向する部分の白金コーテ ィング触媒層8の近傍に発熱が集中するため、隙間しを 徐々に狭まくなる形態とすることにより前記局部的に集 中する発熱が防止されるからである。又、本実施形態で は両反射体5・12を固定ボルト13・14により固定 するようにしているが、適宜の支持片(図示省略)を介 設して炉本体部材側へ夫々溶接により固定するようにし てもよい。尚、本実施形態では、固定ボルト13・14 の頭部が締め込み後にスポット溶接され、所謂緩み止め 処理が行なわれている。

【0028】ガス供給口1aを通して入口側反射体5へ 向けて噴射されたガスは、反射体5の表面へ衝突したあ と、隙間しを通して矢印方向に噴射され、内部空間V内 で拡散される。また、内部空間V内へ噴射されたガス は、白金コーティング触媒層8へ衝突接触し、これによ り所謂触媒活性化されると共に、出口側反射体12と白 金コーティング触媒層8との隙間しを通して水分ガス取 出口2aの方向に流入する。更に、前記白金コーティン 50 【0032】前記出口側炉本体部材2の方は、パリヤー

グ触媒層8への衝突接触や隙間しを通過する間にこれと 接触することにより活性化されたH、と〇、とは、所謂 非燃焼の状態下で反応をし、水が生成される。そして、 生成された水分ガスは、出口側反射体12と白金コーテ ィング触媒層8との隙間Lを通して水分ガス取出口2a へ導出されて行く。

【0029】前記白金コーティング触媒層8はSUS3 16 L製の出口側炉本体部材2の内表面の全域に形成さ れており、図2に示す如く炉本体部材2の内表面にTi N製のパリヤー皮膜8aを形成したあと、当該パリヤー 皮膜8aの上に白金コーティング皮膜8bが形成されて おり、前記パリヤー皮膜8aと白金コーティング皮膜8 bとによって本発明に係る白金コーティング触媒層8が 構成されている。前記白金コーティング皮膜 8 b の厚さ は0. 1 µ m~3 µ m位いが適当であり、本実施態様に 於いては約1μmの厚さの白金コーティング皮膜8bが 形成されている。また、バリヤー皮膜8aの厚さは0. 1 μ m ~ 5 μ m 程度が最適であり、本実施態様では約2 μmの厚さのTiN製のバリヤー皮膜が形成されてい

【0030】本発明の実施形態に於いては、白金コーテ ィング触媒層8を形成する出口側炉本体部材2だけでな く、入口側炉本体部材1の内表面や両反射体5・12の 外表面にもTiN製のバリヤー皮膜9・10・11が形 成されている。図3は入口側炉本体部材1の内表面のバ リヤー皮膜9の形成状態を示すものである。即ち、各バ リヤー皮膜8a・9・10・11の形成に際しては、先 ず、出口側炉本体部材2等の内表面に適宜の表面処理を 施し、ステンレス鋼表面に自然形成されている各種金属 の酸化膜や不働態膜を除去する。次に各部材にTiNに よるパリヤー皮膜8a・9・10・11の形成を行な う。本実施態様に於いてはイオンプレーティング工法に より厚さ約2μmのTiN製バリヤー皮膜8a・9・1 0・11を形成している。

【0031】前記バリヤー皮膜8a・9・10・11の 材質としてはTiNの外にTiC、TiCN、TiAl N等を使用することが可能である。非触媒性であり、し かも耐湿元性及び酸化性に優れているからである。ま た、バリヤー皮膜8a・9・10・11の厚さは前述の 通り $0.1\mu$ m $\sim 5\mu$ m程度が適当である。何故なら、 厚さが0. 1μm以下であると、バリヤー機能が十分に 発揮されず、また逆に、厚さが5μmを越えるとバリヤ 一皮膜そのものの形成に手数がかかるうえ、加熱時の膨 張差等が原因となってバリヤー皮膜の剥離等を生ずる虞 れがあるからである。更に、バリヤー皮膜の形成方法と しては、前記イオンプレーティング工法以外に、イオン スパッタリング法や真空蒸着法等のPVD法や化学蒸着 法(CVD法)、ホットプレス法、溶射法等を用いるこ とも可能である。

皮膜8aの形成が終わると、引き続きその上に白金コー ティング皮膜8 bを形成する。本実施態様に於いては、 イオンプレーティング工法により厚さ約1μmの白金コ ーティング皮膜8bを形成している。前記白金コーティ ング皮膜 8 b の厚さは 0. 1 μ m ~ 3 μ m 程度が適当で ある。何故なら、厚さが0.1μm以下の場合には、長 期に亘って触媒活性を発揮することが困難となり、また 逆に、厚さが3μm以上になると、白金コーティング皮 膜8bの形成費が高騰するうえ、3μm以上の厚さにし ても触媒活性度やその保持期間にほとんど差がなく、し かも加熱時に膨張差等によって剥離を生ずる虞れがある からである。また、白金コーティング皮膜8bの形成方 法は、イオンプレーティング工法以外にイオンスパッタ リング法、真空蒸着法、化学蒸着法、ホットプレス法等 が使用可能であり、更に、バリヤー皮膜8aがTiN等 の導電性のある物質の時にはメッキ法も使用可能であ る。

【0033】上記図1乃至図3に示した本発明の第1実 施形態に於いて、入口側炉本体部材1の内表面や入口側 反射体5の外表面、出口側反射体12の外表面に失々バ 20 リヤー皮膜9・10・11を形成するのは、前述の通 り、各部材1・5・12の金属外表面が触媒作用の機能 を果さないようにするためである。このよううな観点か らすれば、入口側炉本体部材1、入口側反射体5及び出 口側反射体 12等を非触媒性で且つ耐還元性を有する材 質で形成するようにしてもよい。

【0034】次に、本発明の第2実施形態に係る水分発 生用反応炉を説明する。当該第2実施形態に於いては、 図1に示した第1実施形態における入口側炉本体1と両 反射体5・12を形成する素材に、例えば鉄ークロムー アルミ合金やアルミ合金等のH、やO、に対して所謂触 媒活性を有しない材質の素材が使用されている。従っ て、白金コーティング触媒層8を設けた部分以外では、 H, やO,が水分の発生中に活性化されることは無く、 O、とH、の反応による局部的な温度上昇も起らない。 【0035】尚、当該第2実施形態の一例として、入口 側及び出口側反射体5・12は、厚さ約2mmの鉄-ク ロム-アルミ合金を用いて円形に形成されている。ま た、入口側反射体5及び出口側反射体12は、入口側炉 本体部材 I のガス供給口 I a 及び出口側炉本体部材 2 の 水分ガス取出口2aを中心としてこれに対向状に配置さ れ、約1mmの隙間しを保持した状態で取付ボルト13 ・14により、各炉本体部材1・2の内側面へ固定され ている。

【0036】入口側炉本体部材1や両反射体5・12、 にステンレス鋼やニッケル合金鋼、ニッケル鋼以外の金 属表面の触媒活性を有しない金属(例えば鉄-クロムー アルミ合金)を使用した場合には、これ等の外表面に内 部ガスや内部金属組成材の外部への放出を防止するため

処理としては、例えば図1の第1実施形態に於いて使用 したTiN等の非触媒性であり且つ耐食性、耐還元性及 ひ耐酸化性に優れたバリヤー皮膜を形成するようにして もよい。

【0037】図4は本発明の第3実施形態に係る水分発 生用反応炉の縦断面図を示すものである。 当該第2実施 態様に於いては、反応炉本体Aの内部空間V内に厚板状 の1枚の反射体17が、ボルト13・14によって出口 側炉本体部材2側に固定されており、1枚の反射体17 を用いた点を除いて、その他の構成は図1に示した第1 実施態様の場合とほぼ同一である。

【0038】当該図4に於いて、18はシース型温度計 の取付用孔であり、入口側炉本体部材 1 内へシース型温 度計(図示省略)が挿入されている。また、図4に於い て8は白金コーティング触媒層であり、出口側炉本体部 材2の内壁面に形成されている。更に、入口側炉本体部 材1及び反射体17等の外表面には、TiN等のバリヤ 一皮膜9・19が形成されている。尚、図4では、入口 側炉本体部材1の内壁面をTiN等のバリヤー皮膜9で コーティングしているが、その上に白金コーティング皮 膜8bを形成して、白金コーティング触媒層8にするこ とも可能である。

【0039】前記反射体17は比較的厚さの大きな材料 でもって、内部空間Vの内径より僅かに小さな外形を有 する円盤形に形成されており、その外周端部の出口側炉 本体部材2の内壁面に対向する側面は、角度αのテーバ 一面に形成されている。尚、図4に於いては炉本体部材 1・2及び反射体17をステンレス鋼により形成し、入 口側炉本体部材1の内壁面と反射体17の外表面にバリ ヤー皮膜9・19を形成するようにしているが、入口側 炉本体部材1及び反射体17を非触媒性で耐還元性の素 材でもって形成してもよいことは、前記第2実施形態の 場合と同じである。

【0040】当該第3実施形態の発応炉本体Aでは、H 、ガスへの着火や逆火を完全に防止することができるだ けでなく、反射体17の熱容量が大きくなることによ り、白金コーティング触媒層8の中央部分の過度な温度 上昇をより有効に防止することができるうえ、反応炉本 体Aの内部空間の容積(即ち、デッドゾーン)の減少を 図ることができ好都合である。

[0041]

30

40

【実施例1】図1の第1実施形態に於いて、反応炉本体 Aの外径114mmφ、厚さ34mmφ、内部空間Vの 厚さ14mm、内部空間Vの内径108mmφ、入口側 反射体5及び出口側反射体12の外径80mmφ、厚さ 2mm、隙間しの大きさ1mm、テーパ面の長さ10m m、白金コーティング触媒層8 (TiNバリヤー皮膜5 μm+ptコーティング皮膜O. 3μm)、入口側炉本 体部材1及び両反射体5・12のパリヤー皮膜9・19 の適宜の表面処理を施す方が望ましい。また、前記表面 50 をTiN(5μm)と失々した。H, 20%リッチの混

1

合ガスGを原料とし、且つシース型温度計(図示省略) の温度(合計4ケ所)が450℃~500℃の条件下で 100時間以上の連続水分発生(水分発生量1000 s ccm)を行ったが、H、ガスへの着火や逆火は及び白 金コーティング触媒層8の剥離等は皆無であった。

【実施例2】図4の第3実施形態に於いて反応炉本体A の外径114mmφ、厚さ30mm、内部空間Vの厚さ 10mm、内部空間Vの内径108mmゅ、反射体17 との隙間L1mm、入口側炉本体部材1との間隔3m m、テーパー面の長さ約21mm(テーパー角 $\alpha$ =8 \* )、白金コーティング触媒層8(TiNバリヤー皮膜 8 a 5 μm+p t コーティング皮膜 8 b 0. 3 μm)、 入口側炉本体部材1の内壁面及び反射体17の外表面の バリヤー皮膜9·19をTiN(5μm)と夫々した。 前記実施例1の場合とほぼ同一条件下で連続水分発生試 験を行ったが、H、ガスへの着火や逆火、白金コーティ ング触媒層8の剥離等は第1実施例の場合と同様に皆無 であった。

# [0043]

[0042]

【発明の効果】請求項1の発明に於いては、反応炉本体 の内部空間内の白金コーティング触媒層を形成した以外 の部分を、非触媒性で且つ耐還元性、耐酸化性に優れた バリヤー皮膜で覆う構成としているため、水分発生炉の 運転中に触媒作用を有する生の金属表面が露出すること がない。その結果、H、浪度の高い混合ガスを用いて、 長期に亘って水分発生を行なっても、前記白金コーティ ング触媒層以外の部分の金属表面の触媒作用によって〇 、とH、が局部的に激しく反応することが皆無となり、 これによって従前のような H, への着火や逆火の発生が より完全に防止される。

【0044】また、反応炉本体Aの内部空間内には二枚 の反射体のみを配設し、従前の如き金属フィルターを除 く構成としているため、前記入口側及び出口側の反射体 の外径及び厚みを比較的大きくすることができる。その 結果、触媒中心部の温度上昇を有効に防止することがで き、白金コーティング触媒層の局部的な剥離を皆無にす ることができる。

【0045】更に、請求項4の発明に於いては、反応炉 本体を形成する部材のうち、白金コーティング触媒層を 設けた部材以外のものを、非触媒性で且つ耐還元性及び 耐酸化性に優れた材質の素材でもって形成するようにし ているため、白金コーティング触媒層以外の部分の金属

表面の触媒作用が起因となってH、への着火や逆火が発 生することが皆無となり、水分発生用反応炉の安全性が 大幅に向上する。

【0046】加えて、請求項6の発明に於いては、反応 炉本体Aの内部空間内に、外径が内部空間の内径より僅 かに小さく、且つ厚みの比較的大きな一枚の反射体のみ を配設するようにしているため、第1実施形態や第2実 施形態の場合と同様にH、ガスへの着火や逆火が防止で きるだけでなく、反射体の熱容量が大きくなることによ の厚さ6mm、外径102mmφ、出口側炉本体部材2 10 り、白金コーティング触媒層の中心部分の温度上昇を有 効に防止することができる。また、反応炉本体Aの内部 空間のデッドスペースをより少なくでき、反応炉のガス 置換性が容易となるので希釈ガスを用いた少流量の水分 発生が可能となると共に、反応炉本体Aの一層の小形化 が可能となる。本発明は上述の通り優れた実用的効用を 奏するものである。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係る水分発生用反応炉 本体の縦断面図である。

【図2】白金コーティング皮膜の形成状態を示す部分縦 20 断面図である。

【図3】バリヤー皮膜の形成状態を示す部分縦断面図で

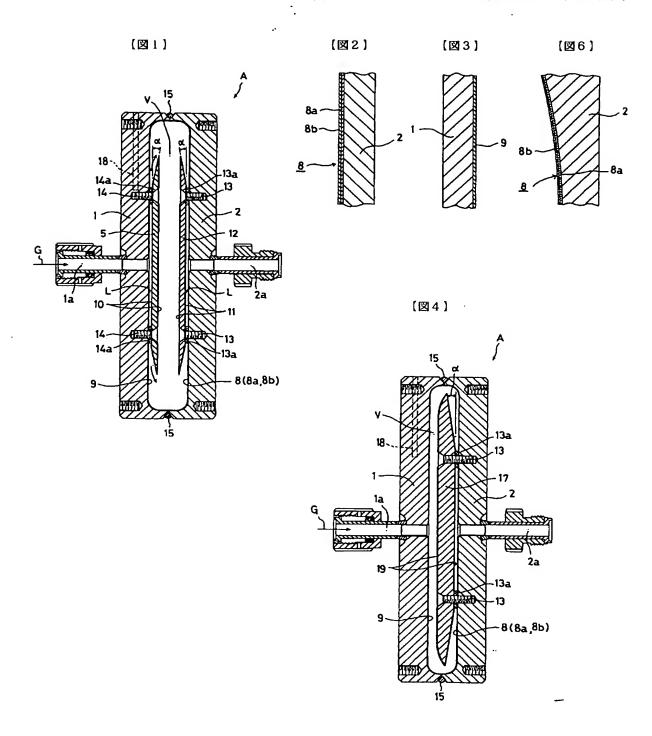
【図4】本発明の第3実施形態に係る水分発生用反応炉 本体の縦断面図である。

【図5】従前の水分発生用反応炉本体の縦断面図であ

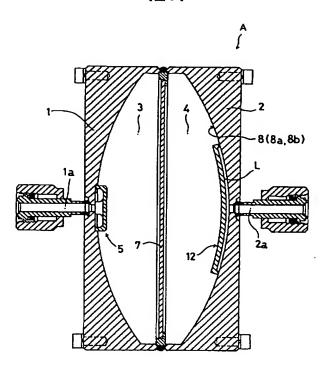
【図6】図5の白金コーティング皮膜層の形成状態を示 す縦断面図である。

#### 【符号の説明】

Aは反応炉本体、H、は水素ガス、O、は酸素ガス、G は混合ガス、Lは隙間、Vは内部空間、αは反射体外周 縁部のテーパー角、1は入口側炉本体部材、1aはガス 供給口、1 b は接続用金具、2 は出口側炉本体部材、2 aは水分ガス取出口、2bは接続用金具、5は入口側反 射体、12は出口側反射体、8は白金コーティング触媒 層、8aはバリヤー皮膜、8bは白金コーティング皮 膜、9は入口側炉本体部材内壁面のバリヤー皮膜、10 は入口側反射体外表面のバリヤー皮膜、11は出口側反 40 射体外表面のバリヤー皮膜、13・14は固定ボルト、 15は溶接部、16は取付用ボルト孔、17は反射体。 18はシース型温度計の取付孔、19は反射体外表面の バリヤー皮膜。



[図5]



# フロントページの続き

(72)発明者 池田 信一 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 川田 幸司 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 森本 明弘 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 皆見 幸男 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 マノハル・L・シュレスタ 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 坪田 恵士 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 (72)発明者 本井傳 晃央 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 平井 暢 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 米華 克典 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

F ターム(参考) 4G069 AA03 AA15 BA01A BA02A BB11A BB11B BB15A BC16A BC50A BC50A BC58A BC75A BC75B CB81 EB15Y FB02

FB03 FB79

5F045 AA20 AB32 AB37 AB40 AC11 EB02 EB03 EC05

5F058 BC02 BF63 BG01 BG02 BJ01